

(株)西村ケミテック
代表取締役副社長

西村 昌之氏

(株)西村ケミテック(大
阪市天王寺区)は、高純
度薬液をはじめ幅広いア
ロセス材料、消耗部材、
装置・付帯機器を取り扱
っており、メーカーに匹
敵するサポート力も備え
た「技術サポート商社」
としての地位を確立して
いる。また直近ではメー



西村昌之氏に話を伺っ
た。
— 貴社の事業概要か
ら伺います。
西村 1968年にめ
っき薬品や表面処理資材
の専門商社として創業
し、現在も売上高の約半
分を表面処理関連が占め
る。そして残りの半分は、
半導体やFPD関連のプ

ープ会社の(株)NYSイン
テグラルでは半導体製造
ラインにおける工程請負
業務、自社工場でLCD
/OLEDディスプレイ
の検査・選別・リペア業
務などを行っている。さ
らに、シンガポールや台
湾の現地法人において、
日本国内と同等のサービ
スを各国で提供してい

お客様の工場内で使用され
るすべてのプロセスケミ
カルのバルク供給装置を
当社の資産として設置
し、薬液の保管、供給・
回収や装置の保守メンテ
ナンスなどを一括対応す
るもので、薬液管理のス
ペシャルistとして当社
が安定供給の役割を担う
というものだ。

ができ、国内でメーカー
に匹敵する技術サポート
体制を構築している。こ
れによりお客様の安定稼
働に貢献するとともに、
メーカー側の負担も軽減
できる。
— SEMICON
Japanの展示は。

(PURITY)のナイロン製クリ
ン袋、米ENTERGR
Iの薬液濃度モニター
といった製品を展示する
予定だ。
— スラリー/ケミカ
ル希釈供給システムにつ
いて教えてください。
西村 一般的なシステ
ムは、超純水と、スラリ
ー原液や添加剤などを調
合してタンクに貯めたの
ち、CMP装置やWet
装置へバッチ供給する。

て供給することが大きな
特徴で、タンクレスシス
テムにより設置スペース
を最小化できる。また、
一般的な供給装置は調合
タンクに貯めた薬液を使
い切るまで濃度の違う薬
液を供給することはでき
ないが、当社開発装置は
供給濃度の可変も容易
で、供給中の変更も可能
だ。また、調合タンク内
の薬液は経時劣化などの
懸念があるが、当社開発
装置では、ユースポイン
ト直前で希釈・調合され
たフレッシュな調合液を
連続供給することで、経
時劣化などの懸念点は発
生しない。さらに配管内
で調合するため、調合中
は外気に触れずに不純物
の混入がない高精度の調
合が可能となる。

ている原液ドラムの交換
ならびに供給を完全自動
化する「ドラムキャビネ
ット完全自動化システ
ム」を開発しており、S
EMICON Japan
で紹介する予定だ。こ
のシステムによってドラ
ム交換の24時間対応なら
びに安定的な原液供給が
可能となり、ドラム交換
のコストとタイムロス
削減し、稼働率の向上に
も貢献する。

— 今後の事業の方向
性について。
西村 現在、国内にお
いて様々な半導体の設備
投資計画が持ち上がって
おり、当社としてはそ
ういった需要に対してはま
じっかりと対応してい
きたい。その一環として先
ごろ、熊本営業所にお
いて倉庫の拡張工事を実施
し、それに続き鹿児島営
業所でも営業倉庫を新設
する予定だ。また、先に
述べた独自のスラリー/
ケミカル希釈供給システ
ムを核にしたソリューション
提案を国内だけでなく、
海外でも進めていき
たい。こうした取り組み
のなかで付加価値を常に
生み出し、お客様にとっ
て最適なものを提供して
いく「顧客満足第一主義」
を推進していきたい。
(聞き手・副編集長 浮
島哲志)

プロセス製品の技術サポート商社

SEMICONで独自製品も披露

積供給システムも開発
し、12月13〜15日に東京
ビッグサイトで開催され
るSEMICON Ja

パn(小間
番号563
7)において、
こうした製品
や技術を披露
する予定だ。
今回、代表取
締副社長の

ロセス材料、
消耗部材、装
置・付帯機器
などが占める。国内企業
の高性能製品だけでなく、
海外製の付加価値が
高い製品も幅広く取り扱
っている。またグループ
企業の(株)NYSプレシ
ジョンでは半導体用高純度
薬液の受託製造などを展
開しており、同じくケル

— 貴社の強みは。
西村 技術サポート商
社としての付加価値の提
供にあると考えている。
例えば、当社が取り扱っ
ている韓Unisemの
排ガス除害装置は、当社
が国内でメンテナンスや
カスタマイズを行うこと

積供給システムのほか
に、英Quantum Science
の量子ドット、韓Uni
semの排ガス除害装置
(サイネージ展示)、韓
LOT VACUUMの
真空ドライポンプ、三甲
(株)の半導体ウエハー搬送
容器、中国・普清浄化

しかし、調合タンクを設
置することによってシス
テムの設置スペースが大
きくなってしまふ。一方、
当社が開発した装置はC
MP装置やWet装置の
直前に設置して、供給配
管内で超純水スラリー、
ケミカルを希釈・調合し

— そのほか開発して
いるものは。
西村 従来手動で行っ

また、当社は11月に東
京大学と共同研究開発契
約を締結した。大学院理
学系研究科の小林修教授
の研究室と連携して、薬
液希釈供給装置を用いた
ケミカルフロー調合に関
して研究開発を行うもの
で、これを機に半導体プ
ロセス向けのさらなる性
能向上に加え、メデイカ
ルやアグロケミカル用途
への応用も目指す。

